PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-310847

(43) Date of publication of application: 19.12.1988

(51)Int.CI.

C07C 67/303 C07C 69/675 C07C 99/00 C07C101/30 C07C102/00 C07C103/167 C07C103/34 C07C103/365 C07C103/76 C07C153/07 // B01J 31/24 C07B 53/00

(21)Application number: 62-145975

(22)Date of filing:

11.06.1987

(71)Applicant: TAKASAGO CORP

(72)Inventor: SAYO NOBORU

SAITO TAKAO

KUMOBAYASHI HIDENORI AKUTAGAWA SUSUMU

NOYORI RYOJI

TAKATANI HIDEMASA

(54) PRODUCTION OF OPTICALLY ACTIVE ALCOHOL

(57)Abstract:

which is used as an intermediate of medicines and in liquid crystals, by conducting asymmetric hydrogenation of a β -ketoacid using a ruthenium-optically active phosphine complex which is relatively inexpensive as a catalyst. CONSTITUTION: A β -ketoacid of formula I [R is alkyl, trifluoromethyl, aryl; R2 is OR4 (R4 is alkyl), SR5 (R5 is alkyl, phenyl), NR6R7 (R6, R7 are H, alkyl, benzyl); R3 is H, halogen, alkyl; R1 and R3 may form a methylene chain] such as methyl acetoacetate is asymmetrically hydrogenated using a ruthenium- optically active phosphine complex, such as a complex of formula II (BINAP is 2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1-binaphthyl) as a catalyst to give an optically active alcohol

of formula III such as methyl (3R)-(-)-3-hydroxyacetate.

PURPOSE: To obtain the title compound of high optical purity

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

П

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭63-310847

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	厅内整理番号	43公開	昭和63年(1988)12月19日
C 07 C 67/303 69/675		6917-4H 6917-4H		
99/00 101/30 102/00 103/167	3 3 6	7451-4H 8519-4H 8519-4H※審査請求	未請求	発明の数 1 (全11頁)

②発明の名称 光学活性アルコールの製法

> 创特 願 昭62-145975

②出 願 昭62(1987)6月11日

砂発 明 者 用 昇 佐 神奈川県横浜市栄区上郷町1151-127 ②発 明 者 斉 藤 隆 夫 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町298-46 包発 明 者 雲 林 秀徳 神奈川県茅ケ崎市中海岸1-4-39 ②発 明 者 芥 川 進 神奈川県横浜市港北区篠原町1080-22 ②発 明 者 野 依 良 治 愛知県愛知郡日進町大字梅森字新田135-417 包発 明 者 高谷 秀 正 愛知県岡崎市明大寺町字坂下11-72 ②出 顋 人 高砂香料工業株式会社 東京都港区高輪3丁目19番22号 ②代 理 人 弁理士 有賀 三幸 外2名 最終頁に続く

細

1. 発明の名称

光学活性アルコールの製法

2 特許請求の範囲

〔式中、 ロ゚は遺換蓋を有してもよい低級アル キル茜(健换基としては、ハロケン原子、ヒ ドロキシ苺、アミノ苺、低級アルキル世換で ミノ茜、ペンジルオキシ茜またはアリール茜 である)、トリフロロメチル甚またはアリー ル基を示し、 R*は基 OR* (ことで R* は炭素数 1~8のナルキル蓋である)、葢 SR¹ (とこ で Pi は低級アルキル基またはフエニル基であ (Ri 、Ri 及び Ri は上記と同じ意義を有する)

る)または基 NR⁶R⁷(とこで R⁶、 R⁷ は水無原 子、低級アルキル蓋またはペンジル基で、RP とR'は同じでも異なつてもよい)、 R'は水素 原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級 アルコキシカルポニル茜または低級アルコキ シカルポニル低級アルキル基を示し、RiとRi でメチレン鎖をつくりそれぞれその間にある 炭素原子と一緒になつて4~6 負環を形成し てもよいう

で表わされるβ-ケト酸類を、ルテニウム-光学活性ホスフィン錯体を触媒として不斉水 素化を行うととを特徴とする次の一般式(1)

で表わされる光学活性アルコールの製法。 2. ルテニウム - 光学活性ホスフィン錯体が一

投式(10)

 $RuxHyCLx(R^6-BINAP)_x(S)_p$ (11)

(式中、R*-BINAP は式(M)

で表わされる三級ホスフインを示し、 R*は水 素、メチル薬、 s ープチル基を示し、 S は三 級アミンを示し、 y が O のとき x は 2 、 a は 4 、 p は 1 を示し、 y が 1 のとき x は 1 、 a は 1 、 p は 0 を示す)

不斉水業化することにより、 医薬品を合成するための中間体、 あるいは 液晶材料 その他各種の有用な化合物である光学活性 アルコールを製造する方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、光学活性アルコールを不斉合成する 方法として、①ペン酵母を使用する不斉水業 化反応を利用する方法、②特定の触媒を用い て不斉水素化する方法が知られている。

特に、β~ケト酸類から不斉合成によつて 光学活性アルコールを得る方法としては、ロ ジウム - 光学活性ホスフイン錯体を触媒とし て用いて不斉水素化をする方法が報告されて いる。すなわち、J.Soloder : Chemtech、 (1975)p.421-423では、アセト酢酸メ で表わされるものである特許請求の範囲第 1 項記載の製法。

, & ルテニウム - 光学活性ホスフイン錯体が一 収式(V)

(RuH_(R=-BINAP),)Y, (V)

(式中、R⁴-BINAP は上記と同じ意義を有し、Y は C40₄、 BF₆ 又は PF₆を示し、 ℓ が O の とき v は 1、 v は 2 を示し、 ℓ が 1 の とき v は 2、 v は 1 を示す)

で表わされるものである特許請求の範囲第1 項記載の製法。

3. 発明の詳細な説明

〔愛葉上の利用分野〕

本発明はβ-ケト酸類を、ルテニウム - 光 学活性ホスフィン鎌体を触媒として用いて、

チルの不斉水素化においては、不斉収率71 % •• で、3 - ヒドロキシ酪酸メチルを得て いる。

また、酒石酸を修飾したニッケル触媒を用いて不斉水素化する方法が報告されている。 すなわち、田井:油化学、(1980) p. 822-831ではアセト酢酸メチルの 不斉水業化にかいては、不斉収率85%・・ で、3-ヒドロキシ酪酸メチルを得ている。 (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、パン酵母による方法は、比 較的高い光学純度のアルコールを得ることが できるが、得られる光学活性アルコールの絶 対配置は特定のものに限られ、鏡像体の合成 は困難である。またロジウム - 光学活性ホス

特開昭63-310847(3)

フィン触媒による B - ケト酸類の不斉水素化による方法は得られる アルコールの光学網度も未だ充分ではないと共に、使用するロジウム金属は生産地かよび生産性が限られており、その価格も高価なものではその製品 価格中におめる ロジウムの価格の割合が大きくり欠点があった。 また 酒石酸を修飾したニッケル触媒を用いる方法は、触媒の調製が難かしく、不斉収率も充分でないという欠点があつた。

[間類点を解決するための手段]

斯かる実状において、本発明者らは上記問題点を解決せんと鋭意研究を行つた結果、放 供として比較的安価なルテュウム~光学活性

低級アルキル基またはペンジル基で、 R®と R°は同じでも異なつてもよい)、 R®は水素 原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシカルポニル基または低級アルコキシカルポニル低級アルキル基を示し、 R¹とR® でメチレン鎖をつくりそれぞれその間にある 炭素原子と一緒になつて4~6 員環を形成してもよい)

で表わされるβ-ケト酸類を、ルテニウムー 光学活性ホスフィン錯体を触媒として不斉水 素化を行うことを特徴とする次の一般式(I)

 ホスフィン錯体を使用して不斉水素化を行え は、高い光学純度のアルコールが得られることを見出し本発明を完成した。

ナなわち、本発明は次の一般式(1)

【式中、R¹は置換基を有してもよい低級アルキル芸(置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アミノ基、低級アルキル燈換アミノ基、ペンジルオキシ基またはアリール基である)、トリフロロメチル基またはアリール基を示し、R²は基OR¹(ここでR¹は炭素数1~8のアルキル基である)、苦SR³(ここでR¹は低級アルキル基である)、苦SR³(ここでR¹は低級アルキル基である)。または、NR°R°(ここでR°、R°は水業原子、

る。

エチル、3ーオキソー3ーゥーメトキシフェニルアロペン酸エチル、4ーフェニルー3ーオキソアタン酸エチル、5ーフェニルー3ーオキソペンタン酸メチル、3ートリスロロスメチルー3ーオキソアタン酸エチル、4ーペンジルオキシー3ーオキソアタン酸メチル、4ーマンジルオキシー3ーオキソアタン酸メチル、4ーアミノー3ーオキソアタン酸メチル、4ーメチルアミノー3ーオキソアタンなチル、カージメチルアミノー3ーオキソアタンなエチル、4ージメチル、2ープメチルアミノーカー酸シェチル、2ープセチルの酸シェチル、2ーアセチルの

ルタル酸ジェチル、 2 - カルポエトキシーシ クロペンタノン、 2 - カルポエトキシーシク ロヘキサノン、 アセチルマロン酸ジメチル、 3 - オキソプタン酸ジメチルアミド、 3 - オ キソプタン酸ペンジルアミド、 アセト酢酸チ オメチルエステル、 アセト酢酸チオエチルエ ステル、 アセト酢酸チオフェニルエステル等 が挙げられる。

本発明に使用する触媒のルテニウムー光学 活性ホスフイン錯体としては次の一般式(II)ま たは(V)で表わされるものが挙げられる。

RuzHyCLz(R⁰-BINAP); (8)_p (II) (式中、R⁰-BINAP は式(II)

で表わされる三級ホスフィンを示し、 B* は水 案、メチル基、 s - プチル基を示し、 B は三 級アミンを示し、 y が O のとき x は 2、 s は 4、 p は 1 を示し、 y が 1 のとき x は 1、 s は 1、 p は 0 を示す)

 $(RuH_{\mathcal{L}}(R^{4}-BINAP)_{\psi})\Upsilon_{\psi} \qquad (Y)$

(式中、 R⁶ - BINAP は上記と同じ常義を有し、 Y は C40。、 BF。又は PF。 を示し、 ℓ が O のと き v は 1 、 v は 2 を示し、 ℓ が 1 のとき v は 2 、 v は 1 を示す) 式(II)の化合物は、T.Ikeriye 5; J.Chem.

8oc.,Chem.Commun., (1985) p. 922
- 924及び特別昭 61-63680 号で開示されている方法により得ることができる。ナなわち、y = 0の場合の式(II)の錯体は、ルテニウムクロライドとシクロオクター1,5-ジェン(以下、CODと略す)をエタノール溶液中で反応させることにより得られる
(ルーター R* - フェニルホスフイノ) - 1,1'-ピナフチル(R* - BINAP) 1.2 モルをトリエチルアミンのでとき三級アミン4モルの存在下でトルエンまたはエタノール等の溶媒中で加熱反応させることにより得られる。y = 1の場合の化合物は、(RuCL2(COD)) 1

モル、 R* - BINAP 225モル及び三級アミン 45モルを反応させることにより得られる。 さらに、本発明に使用されるもう一つの型 のルテニウム - 光学活性ホスフィン錯体の式 (V)の錯体のうち、ℓがO、▼が1、▼が2の 場合の錯体は、上記の方法により得られた Ru₂C4₄ (R⁴-BINAP)₂ (NE:₈)(Et はエチル基 を示す)を原料として製造することができる。

МY (ท)

(式中、M は Na 、 K 、 Li 、 Mg 、 Ag の金属 を示し、Yは前記と同様の意義を有する) で表わされる塩とを、溶媒として水と塩化メ テレンを用いて、次式(11)

RORIORII RITAB

すなわち、このものと次式(10)

分である。相間移動触媒側としては、文献 〔例えば、W.P.Weber、G.W.Gokel 共著、田 伏岩夫、 西谷孝子共职「相間移動触媒」(44)化 学同人(1978-9-5)第1版] 化記載 されているものが用いられる。反応終了後、 反応物を静遠し、分放操作を行い、水層を除 き、塩化メチレン溶液を水洗した後、減圧下 塩化メチレンを留去し目的物を得る。

式(V)の錯体のうち、Lが1、マが2、マが 1に相当する錯体を製造する場合は、 RuHC4 (R⁴-BINAP); (このものは特開昭 6 1 ~ Ru₂CL₄(T-BINAP), (NEt,) 83690 号に開示された製造法により得ると とができる)を原料として、これと塩間とを 相間移動触媒側の存在下に塩化メチレン等と 水の混合溶媒中で反応せしめればよい。塩(M)

(式中、 R*、R10、R11、R12 は炭素数1~16 のアルキル苺、フエニル苺、ペンジル苺を意 味し、▲は登景原子またはリン原子を意味し、 Bはハロゲン原子を意味する)

で表わされる四級アンモニウム塩または四級 ホスホニウム塩を相間移動触媒として使用し、 反応せしめてルチェウム - ホスフイン錯体を 得る。 BugCL, (R®-BINAP), (NEL,)と塩(Y)と の反応は、水と塩化メチレンの混合溶媒中に 両者と相関移動触媒側を加えて機撲して行わ しめる。塩(1)及び相間移動触媒(1)の量は、ル テニウムに対してそれぞれ 2~10倍モル (好ましくは5倍モル)、1/100~1/ 10倍モルである。反応は5~30℃の温度 で6~18時間、通常は12時間の提拌で充

と相間移動触媒側の整は、ルテニウムに対し てそれぞれ2~10倍モル(好ましくは5倍 モル)、1/100~1/10倍モルである。 反応は、5~30℃の温度で6~18時間、 通常は12時間の投拝で充分である。

以上の錯体の例として次のものが挙げられ **5** 0

RugCL4 (BINAP) (NEt)

〔 BINAP は、2,2′- ピス(ジフエニルホ スフイノ)-1,1′-ピナフチルをいう)

(T-BINAPは、2,2'-ピス(ジーpー トリルホスフイノ)- 1 , 1'- ピナフテル をいり〕

RugCL, (t-Bu-BINAP), (NEt;)

(t-Bu-BINAP 社、 2 , 2'-ピス(ジー p

- ターシャリープチルフエニルホスフイノ)

- 1 , 1'-ピナフチルをいう)

RuHC2(BINAP);

RuHC2(T-BINAP);

RuHC2(t-Bu-BINAP);

(Ru(BINAP))(C20,);

(Ru(T-BINAP))(C20,);

(Ru(BINAP))(BF,);

(Ru(BINAP))(BF,);

(Ru(ボーBu-BINAP))(BF,);

(Ru(ボーBu-BINAP))(BF,);

(Ru(ボーBu-BINAP))(BF,);

(Ru(ボーBu-BINAP))(BF,);

(Ru(ボーBu-BINAP))(PF,);

(Ru(BINAP))(PF,);

(Ru(BINAP))(PF,);

1 時間から48時間提择して水素化を行う。 溶媒を留去して幾留物を減圧下で蒸留するか、 またはシリカゲルカラムクロマトグラフィー で生成物を単離すると、目的とする光学活性 アルコール(I)がほぼ定量的収率で得られる。 【実施例】

次に参考例及び実施例により本発明を説明 する。尚実施例中の分析は、次の分析機器を 用いて行つた。

ガスクロマトグラフィー: 島津 GC-9A (株式会社島 津製作所製)

カラム: PEG-20M シリカキャピラリー、 Ø Q 2 5 mm × 2 5 m (ガスクロ 工業株式会社製)

御定温度100~250℃で3℃/分で昇温

(Ruh(T-BINAP);) CLO₄
(Ruh(BINAP);) BF₄
(Ruh(T-BINAP);) BF₄
(Ruh(BINAP);) PF₄
(Ruh(BINAP);) PF₄

本発明を実施するには、β - ケト酸類(I)を、メタノール、エタノール、メチルセロソルブ等のプロテック溶媒の単独、あるいはこれらとテトラヒドロフラン、トルエン、ベンゼン、塩化メチレン等との混合潜媒に溶かし、オートクレープに仕込み、これにルテニクム - 光学活性ホスフィン錯体を上記のβ - ケト酸類(I)に対して1/100~1/50000倍モル加えて、水素圧5~40ほ/σκ²、水素化温度5~50℃、好ましくは25~35℃で、

高速液体クロマトグラフイー:日立液体クロマトグラフィー 665A-11(株式会社日立製作所製)

・カラム: Chemeopack Nucleoall 100-3、 ダ46mm×300mm (Chemeo社製)

展開 落 媒 : ヘキサン : エーテルコ 7 : 3 1 = 1 / 分

検出器: UV 検出器635 M(UV-254) (株式会社日立製作所製)

旋光度計 \$ 旋光度計 D I P = 4(日本分光工集 株式会社製)

P.核磁気共鳴スペクトル(以下P NMBと略す):

JNM-GX400型(161MHs)(日本電子株式会社製)を用いて測定し、化学シフトは85%リン酸を外部標準

として選定

参考例 1

Ru₂CL₁(H)-BINAP)₂(NEt₃) (% (2 , 2' - ピス(ジフエニルホスフィノ) - 1 , 1'-ピナフチル)チトラクロロージルテニウム トリエチルアミン)の合成:

(RuCL₁(COD)),1 * (3.56ミリモル)、 (H) - BINAP 2 6 6 f 、 (4 2 7 ミリモル) 及 びトリエチルアミン151を100%のトル ェン中に登集雰囲気下に加える。 10時間加 熟環流させた後、搭媒を波圧下留去したの結 **最を塩化メチレンを加えて溶解した後、セラ** イト上でろ過し、ろ液を機縮乾固したところ 379の機褐色の固体を得た。

元素分析値: Ca, Hra CL, NP, Ruz として

管に入れ、充分窒素遺換を行つてから、塩化 メチレン60mを加え、続いて過塩素酸ソー ダロフ31(AOミリモル)をBOWの水に 溶解したものと、トリエチルペンジルアンモ ニウムプロマイド16砂(Q O 6 ミリモル) を3似の水に溶かしたものを加えた後、宝温 にて12時間提拌して反応させた。反応終了 後、静置し、分液操作を行い水層を取り除き、 塩化メチレンを減圧下にて留去し、減圧下で 乾燥を行い、適福色の固体(Ru(円-T-BINAP)) と水Q5gを加えて、これに参考例1で合成 (C40,),Q599を得た。収率996%。

元素分析値: C, H, CL, O, P, Ru として

Ru C H P

理論値例: 10.32 58.90 412 6.33

実測値的: 1008 5861 453 597

H P Ru C

理論值份 11.96 66.85 4.71 7.33

突測值份 11.68 67.62 4.97 6.94

* P NMR (CDCL,) & ppm :

51.06(:)

5198(1)

5387(1)

5483(1)

参考例 2

(Bu ((-) - T - BINAP)) (CLO4): ((2 , 2'-ピス(ジーp ~ トリルホスフイ ノ)-1,1'-ピナフチル〕ルテニウム過塩 累酸塩)の合成:

Ru, CL, (-T-BINAP), (NEL,) Q 5 4 F (Q3ミリモル)を、250型のシュレンク

31 P NMR (CDCL) & ppm:

12920(d, J=411H:)

61.402(d, J=41.1Hz)

宴施例1

の合成

あらかじめ窒素置換した200gのステン レスオートクレープに、アセト酢酸メチル 104(93ミリモル)とメタノール504 した Ru, CL, (+)-BINAP) (NEt,) 4 2 瞬 (Q025ミリモル)を入れ、水無圧40㎏ /cm¹ で30℃の反応温度で20時間水素化 を行い、搭牒を留去し、続いて減圧蒸留を行い、

特開昭63-310847(8)

(1 7 mmHg) o ガスクロマトグラフィーで 分析すると純度990%であつた。旋光度は α_n^{zo} -2417° (seet) であつたo

得られたアルコール30೪と、H-a-メ ト中シーαートリフロロメチルフエニル酢酸 クロリドとからエステルを合成し、ガスクロ マトグラフィー及び高速液体クロマトグラフ イー分析を行つた結果、(3R)-H-3-ヒドロキシ酪酸メチル9855%と(38) -(H)-3-ヒドロキシ酪酸メチルQ.45%の 混合物であり、従つて(3R)→H−3−ヒ ドロキシ酪酸メチルの不斉収率は991%で あつた。

寒焔例2~15

1081を得た。収率98%、 b.p.72℃ 実施例1において基質、触媒、反応条件を 変えたほかは、実施例1に準じて操作を行つ た結果を次の第1級-1、第1級-2に示す。 実施例で、8、14、15に示す生成物の 光学活性アルコールは、不斉点が2個存在し、 **ジアステレオマーを生成する。高速液体クロ** マトグラフィー分析により、 anti 化合物と ауп 化合物の比を測定し、これらの不斉収率 については第2表にまとめた。

以下余白

Æ	多質 C C COR ² R ²					反応条件					
施例				放鉄の積無	基質/触媒	水素圧力	選度 (で)	(hr)			
					(#r/#r)	(19/ast)					
	R'	Rt	R*								
2	сн.	OC.H.	н	RutCL4((+)-BINAP) (NEL3)	2000	40	30	22			
3	CH,	01Pr	н	(Ru(+)-BINAP))(C404):	1000	5	30	20			
4	CH,	OtBu	н	(Ru(H-T-BINAP))(BF4)2	1000	5	30	20			
В	си, си,	осн,	н	Ru:CL. (H)-BINAP): (NE:)	2000	40	30	18			
3	CH, (CH,)	осн,	н	Ru_CL_ ((+)-T-BINAP)_(NEL_)	1000	40	30	18			
7	Сн.	oc.H*	CZ	(Ru H(H) - BINAP);) C&O4	1000	30	30	15			
В	CH.	ос,н,	си,	RutCL4 ((-) - T - BINAP) (NEt)	1000	80	30	24			
9	CF.	OC, H.	н	RuHC&((+) - BINAP)	1000	80	30	1 6			
0	PhCH,OCH,	осн,	H	RusCL (+)-T-BINAP) (NEt)	1000	40	30	20			
1	сн.	NHCH; P L	н	[Ru((-)-T-BINAP)](PF.):	1000	40	30	20			
2	(CH,),NCH,	OC.H.	н	REECL ((+)-BINAP) (NE t)	1000	40	30	1 8			
3	ск,	SC H,	н	(Ru((+)-T-BINAP))(C40.):	1000	40	30	30			
4	۶	~ co,c,н,		(Ru((+)-BINAP))(BF.).	1000	40	30	24			
5	CH,	осн	CH,CO,C	 H, Ruhcl((-) - T - BINAP);	1000	40	30	3 6			

住。表中、IPrはイソプロピル、tBuはターシャリープテル、Pbはフエニルを表わすo

特開昭63-310847(9)

	•	不效负格	(%••)	98.1	980	984	983	982	(第2表)	(第2表)	46	98	88	8 8	Ð	(第2段)	(第2表)
	反応結果	数	(%)	86	98	8 0	66	66	9 8	9.7	96	97	94	91	8.7	0.6	83 83
母 1 表 - 2		4000年		0H 0	0H 0	он о Он о	OH O	08 0	,	*R*20 0 R0	P _A C OC, E.	PhcH ₂ O OH O	OH O	(CH,),N OH O OC,B,	OH O	*#*ɔ¹0ɔ \	co, cu,
:	BK	#1	<u> </u>	04	n	4	10	φ	۴.	•	۵	10	1.1	1 2	8 4	1.4	18

第2表

実 施 例	異性体の比	不斉収率 (%••)					
971	(eyn ; anti)	679	enti				
7	60:40	92	88				
8	50:50	90	87				
14	55:45	91	8.9				
15	60:40	92	86				

〔発明の効果〕

本発明は、安価なルテニウム - 光学活性ホスフィン錯体を用いて、 β - ケト 酸類を不斉 水気化するとどにより、 医薬品を合成するための中間体、 あるいは 液晶 材料 その他各種の 有用な化合物である光学活性 アルコールを、 効率よく製造するととのできる工業的にすぐ

れた方法である。

出頭人 高砂香料工業株式会社 代理人 弁理士 有 賀 三 幸 弁理士 高 野 登志雄

以上

第1頁の焼き

	(3)	Int.	Cl.	. •	識別記号	庁内整理番号			
	С	07	C	103/26 103/34 103/365 103/76		8519-4H 8519-4H 8519-4H T-7419-4H			
#	ВС	01 07	J B	153/07 31/24 53/00		E-7419-4H Z-7158-4G B-7457-4H			

手 紋 補 正 暫(自発)

昭和63年2月15日



特許庁長官 小川邦 夫 殿

- 1. 事件の表示 昭和62 年特許斯第 145975 号
- 2. 発明の名称

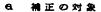
光学活性アルコールの製法

- 3. 稲正をする者 事件との関係 出願人 名 称 高砂香料工業株式会社
- - 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 共同ビル 電話(669)0904代 我间 6 8 7 0) 弁理士 有 賀 三 著 匹 名
 - 住 所 同上
 - (7756) 弁理士 高 對 登志雄; 氏 名
 - 住 所 同上
 - 同 上 (8632) 弁理士 小 野 倡 夫
- 5. 補 正 命 命 の日付

代理人

住 所

Ê



明細書の「発明の詳細な説明」の機

- 7. 補正の内容
 - (1) 男細書中、第20頁下から第2行 「水業圧5~404/四』」とあるを 「水業圧5~100g/四゚」と訂正する。
 - (2) 同第29頁の「第1表-1」の「実施例 15」の欄の次に、次の機を追加する。

20 30 1000 Rus CL4 ((+)-T-BINAP); (NE13) Ruz C 24 ((+)- BINAP)1 (NE 11) Ħ × CH, CH 3 Brch

(3) 阿朗30頁の「第1表-2」の末尾に次の 欄を追加する。

> OH O 16 90 67 CL осн. он о 95 45

統 補 正 告(自発)

昭和63年6月7日

特許庁長官 小川邦 夬

- 事件の表示 昭和 62 年特許顯第 1 4 5 9 7 5 号
- 2. 発明の名称

光学活性アルコールの製法

- 3. 補正をする者 事件との関係 出順人 称 高砂香料工架株式会社
- 代 理 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号(〒103) 共間ビル 電話(669)0904份 住 (6870) 弁理士 有 賀 三 華 氏

住 上 (7756) 弁理士 高 野 登志雄 ĸ 名

上 住 FF

(8632)弁理士 小 野 億 氏 名

5. 補正命令の目付 â

所



6. 補正の対象

Γ

明細帯の「発明の詳細な説明」の側

- 7. 補正の内容
 - (1) 明細書中、第22頁第2行 「665A」とあるを「655A」と訂正す
 - (2) 同第22頁第4行 「Chemeopack」とあるを「Chemeopack」と 訂正する。
 - (3) 同類 2 2 頁第 8 行 「635M」とあるを「655A」と訂正す ъ.